PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-247294

(43) Date of publication of application: 26.09.1995

(51)Int.CI.

CO7F 7/18

(21)Application number: 06-041016

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

11.03.1994

(72)Inventor: YANAGISAWA HIDEYOSHI TAKAHASHI MASAYUKI

KATO TAKANORI

YAMATANI MASAAKI

(54) PRODUCTION OF ORGANOSILICON COMPOUND HAVING KETIMINE STRUCTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable inexpensive and easy production of an organosilicon compound of reduced activated amino group content and low degree of oligomerization by introducing an amino-functional alkoxysilane into an excessive amount of a monocarbonyl compound and removing the formed water and unreacted reactants azeotropically.

CONSTITUTION: In the reaction of an amino-functional alkoxysilane of formula I (R1 is a monovalent hydrocarbon of 1 to 4 carbon atoms; R2 is a divalent hydrocarbon of 1 to 10 carbon atoms; n is 1, 2, 3) with a monocarbonyl compound of formula II (R3, R4 are H or a monovalent hydrocarbon of 1 to 10 carbon atoms where both of them are not H simultaneously), a largely excessive amount of a monocarbonyl compound is heated at 80 to 180° C, into which an amino-functional alkoxysilane is introduced, and the formed water and unreacted monocarbonyl compound are azeotropically distilled off whereby the object organosilicon compound

 $(CH_3)_{3-n}$ $(R'O)_nSi-R^2-NH_2$

 $\begin{array}{c}
R^3 \\
0 = C - R^4
\end{array}$ ш

Ш

ı

having a ketimine structure of formula III is obtained with reduced remaining amino-functional silane content and lowered degree of oligomertization.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.04.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

2875735

[Date of registration]

14.01.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

(-- the amino functionality alkoxysilane the monovalence hydrocarbon group of carbon numbers 1-4 and R2 are shown by the bivalence hydrocarbon group of carbon numbers 1-10, and n is indicated to be for R1 here by 1, 2, or 3), and a general formula [** 2]

$$\begin{array}{c}
R^{s} \\
\downarrow \\
0 = C - R^{4}
\end{array}$$

The mono-carbonyl compound shown by (the hydrogen atom from which R3 and R4 do not become a hydrogen atom simultaneously here, or the monovalent hydrocarbon radical of carbon numbers 1-10) is made to react, and it is a general formula [** 3].

$$(CH_3)_{3-n}$$
 R^3
 $(R^1 O)_n S i - R^2 - N = C - R^4$

In the approach of manufacturing the ketimine structure content organic silicon compound characterized by obtaining the ketimine structure content organic silicon compound shown by (R1, R2, R3, R4, and n are the same as the above here) The manufacture approach of the ketimine structure content organic silicon compound characterized by carrying out azeotropy distilling off of the water which introduced amino functionality alkoxysilane into the monocarbonyl compound under heating of 80 to 180 degree C, and was generated during the installation with a mono-carbonyl compound.

[Claim 2] amino functionality alkoxysilane — 3(CH3O) Si(CH2)3NH2 or (CH3CH2O) 3Si(CH2) 3NH2 it is — the manufacture approach of the ketimine structure content organic silicon compound indicated to claim 1.

[Claim 3] The manufacture approach of the ketimine structure content organic silicon compound indicated to claim 1 whose mono-carbonyl compound is methyl isobutyl ketone.

[Claim 4] The manufacture approach of a ketimine structure content organic silicon compound according to claim 2 that the introductory temperature of amino functionality alkoxysilane is 80 to 130 degree C.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-247294

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C07F 7/18

Ρ

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 11 頁)

(21)出顧番号 特願平6-41016 (22)出顧日 平成6年(1994)3月11日 (71)出顧人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72)発明者 柳澤 秀好

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

(72)発明者 高橋 正幸

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

技術研究所内

(74)代理人 弁理士 山本 亮一 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ケチミン構造含有有機けい素化合物の製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 アミノ官能性シランの残存量、活性アミノ基が少なく、オリゴマー度も低いケチミン構造含有有機けい素化合物を低いコストで容易に製造する方法の提供を目的とする。

【構成】 本発明によるケチミン構造含有有機けい素化合物の製造方法は、一般式

【化19】

$$\begin{array}{c}
R^{\bullet} \\
\downarrow \\
0 = C - R^{\bullet}
\end{array}$$

(ここに R^3 、 R^4 は同時には水素原子とならない水素原子または一価炭化水素基)で示されるモノカルボニル化合物に、 $80\sim 170^{\circ}$ の加熱下に一般式

【化20】

$$(CH_3)_{3-n}$$

 $(R^1 O)_nSi-R^3-NH_2$

(ここに R^1 は一価炭化水素基、 R^2 は二価炭化水素基、nは 1、 2 または 3)で示されるアミノ官能性アルコキシシランを導入して反応させ、この導入中から生成した水

をモノカルボニル化合物と共に共沸留去することを特徴とするものである。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式

【化1】

$$(CH_{s})_{s-n}$$

 $(R'O)_{n}Si-R^{2}-NH_{s}$

1

(ここに R^1 は炭素数 $1 \sim 4$ の一価炭化水素基、 R^2 は炭素 数1~10の二価炭化水素基、nは1、2または3)で示 されるアミノ官能性アルコキシシランと、一般式 [化2]

$$\begin{array}{c}
R^3 \\
| \\
0 = C - R^4
\end{array}$$

(ここに R^3 、 R^4 は同時には水素原子とならない水素原子 または炭素数1~10の1価炭化水素基)で示されるモノ カルボニル化合物とを反応させて、一般式 【化3】

$$(CH_3)_{3-n}$$
 R^3
 $(R^1 O)_n Si - R^2 - N = C - R^4$

(ここに R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、nは上記に同じ) で示される ケチミン構造含有有機けい素化合物を得ることを特徴と するケチミン構造含有有機けい素化合物を製造する方法 において、モノカルポニル化合物に80~ 180℃の加熱下 にアミノ官能性アルコキシシランを導入し、その導入中 に生成した水をモノカルポニル化合物と共に共沸留去す ることを特徴とするケチミン構造含有有機けい素化合物 の製造方法。

【請求項2】 アミノ官能性アルコキシシランが(CH₃0) 3Si(CH₂)₃NH₂または(CH₃CH₂0)₃Si(CH₂)₃NH₂ である請求 30 項1に記載したケチミン構造含有有機けい素化合物の製 造方法。

【請求項3】 モノカルボニル化合物がメチルイソプチ ルケトンである請求項1に記載したケチミン構造含有有 機けい素化合物の製造方法。

【請求項4】 アミノ官能性アルコキシシランの導入温 度が80~ 130℃である請求項2に記載のケチミン構造含 有有機けい素化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はケチミン構造含有有機け い素化合物の製造方法、特にはアミノ官能性シランの残 存量、活性アミノ基が少なく、オリゴマー度も低いケチ ミン構造含有有機けい素化合物を低いコストで製造する 方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ケチミン構造を含有するオルガノアルコ キシシランは従来から公知とされている(米国特許第 2,942,019号明細書参照)が、このケチミン構造体につ いてはこの構造のままでは不活性でこのアミノ基は反応 50

性を示さないが、湿気あるいは水分と接触すると容易に 崩壊して1級アミノ基が再生され、アミノ基の反応性が 復活するという特徴をもっている。

【0003】したがって、これについてはこのものをエ ポキシ樹脂とポリアミド樹脂の混合系に添加して接着向 上剤とする方法、またこれを硬化剤とすることが知られ ており(特公昭 57-11,582号公報参照)、アミノシラン とβ-ジカルボニル化合物とを反応させて得たケチミン 構造含有シランをポリウレタン樹脂の添加剤とする方法 (特公平2-19,866号公報参照)、さらにはこのケチミン 構造含有シランをエポキシ樹脂と変性シリコーン樹脂の 混合系の接着向上剤、兼硬化剤とする方法 (特開平 3-2 63,421号公報) も知られている。

【0004】そして、このケチミン構造含有オルガノア ルコキシシランの製造方法としては、本発明者らが提案 しているヒドロシリル化反応を応用する方法で、これは 分子内にケチミン構造を有する有機不飽和化合物とヒド ロアルコキシシランとを遷移金属化合物を触媒としてヒ ドロシリル化反応させるものであり (特開平5-247065号 公報参照)、これにはまたアミノ官能性アルコシキシラ ンとケトン化合物とを反応脱水させる方法(米国特許第 2,942,019号明細書参照) も知られている。しかし、こ の前者の方法にはシランモノマーを純粋な物として得る ことができるが、使用する原料が高価であるためにコス トの高いものとなるし、後者の方法にはシッフ塩基(ケ チミン構造部分)を形成する際、生成する水分がシラン 化合物を加水分解するために、かなりの部分がオリゴマ 一化してしまうという本質的な欠点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そのため、このケチミ ン構造含有有機けい素化合物の製造については種々な試 みがなされており、例えば有機溶媒を用いて共沸脱水す る方法も知られている (米国特許第 2,942,019号明細 書、特開平3-26,341号公報参照)が、ペンゼンやシクロ ヘキサンなどの非極性溶媒を使用すると反応が完結せ ず、活性水素を有する原料のアミノ官能性シランが多量 に残存するために、最終的には樹脂系に添加した場合、 保存安定性が不良になるという不利があり、テトラヒド ロフランのような極性溶剤中で反応させるときには共沸 脱水のような手法が採れないので、反応中に水分が大量 に存在するようになってオリゴマー化が著しく進行し、 やはり最終的には樹脂系に添加した場合、保存安定性が 不良になるという不利があった。

【0006】また、これについてはアミノ官能性アルコ キシシランにカルポニル化合物を導入するか、アミノ官 能性アルコキシシランとカルポニル化合物とを一括して 仕込む方法なども試みられているが、この場合には吸湿 性の高いアミノ官能基が系内に存在するため、反応によ り生じた水分の留去が充分に行なわれず、加水分解縮合 物であるオリゴマー成分やポリマー成分が生成しやすい という欠点がある。

【0007】さらに、これについてはモレキュラーシー プや無水硫酸マグネシウムなどの吸水剤を使用して非極 性溶媒存在下で室温下あるいは加熱下に反応させる方法 も知られている(特公平2-19,866号、特開平 3-263,421 号各公報参照)が、この場合にはこの吸着が平衡反応の ために、時間と共に加水分解反応が進行し、オリゴマー 化が著しく進行してしまい、短時間では充分に反応が進* * 行せず、原料のアミノ官能性シランが大量に残存してし まうという欠点がある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような不 利、欠点を解決したケチミン構造含有有機けい素化合物 の製造方法に関するものであり、これは一般式(1)の [化4]

$$(CH_8)_{8-n}$$

 $(R^1 O)_n S i - R^2 - NH_2 - (1)$

(ここに R^1 は炭素数 $1 \sim 4$ の一価炭化水素基、 R^2 は炭素 数1~10の二価炭化水素基、nは1、2または3)で示 されるアミノ官能性アルコキシシランと、一般式 (2)※

$$O = C - R^4 - \dots$$
 (2)

(ここに R^3 、 R^4 は同時に水素原子とはならない水素原子 \star カルボニル化合物とを反応させて、一般式(3)の または炭素数1~10の一価炭化水素基)で示されるモノ★

【化6】

$$(CH_3)_{3-n}$$
 R^3
 $(R^1 O)_n S i - R^2 - N = C - R^4$ ----- (3)

(ここに R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、nは上記に同じ) で示される ケチミン構造含有有機けい素化合物を製造する方法にお いて、モノカルボニル化合物に80~ 180℃の加熱下にア ミノ官能性アルコキシシランを導入し、その導入中に生 成した水をモノカルボニル化合物と共に共沸留去するこ とを特徴とするものである。

【0009】すなわち、本発明者らはケチミン構造含有 有機けい素化合物の効果的な製造方法を開発すべく種々 30 検討した結果、これについては上記した(2)で示され るモノカルボニル化合物に、加熱下に上記した式(1) で示されるアミノ官能性アルコシキシランを導入し、そ の導入中に生成した水をモノカルボニル化合物と共に共 沸留去すると、系内から水分を速やかに取り除くことが でき、さらに大過剰のモノカルポニル化合物の中にアミ☆

☆ノ官能性アルコキシシランが導入されるので、この反応 が速やかに反応し、この場合には吸湿性の高いアミノ基 が存在しないので、水分による加水分解が進行しにく く、したがってオリゴマー含有量の少ない上記した式 (3) で示されるケチミン構造を含有するアルコキシシ ランを容易に、かつ安価に得ることができることを見出 して本発明を完成させた。

【0010】本発明によるケチミン構造含有有機けい素 化合物の製造は前記した一般式(1)で示されるアミノ 官能性アルコキシシランと一般式(2)で示されるモノ カルポニル化合物とを反応させるものである。ここに使 用されるアミノ官能性アルコキシシランは一般式(1) [(K, 7,]

$$(C H_B)_{3-n}$$

 $(R^1 O)_n S i - R^2 - N H_2 - (1)$

で示されるもので、このR¹はメチル基、エチル基、プロ 40 ピル基、プチル基、-CH(CH3)-CH3、-CH2-CH(CH3)-CH3、 -CH(CH₃)-CH₂-CH₃基などから選択される炭素数が1~4 の一価飽和炭化水索基、R²はメチレン基、エチレン基、 プロピレン基、ブチレン基、-(CH₂)₆-、-(CH₂)₈-、-(CH 2) $_{10}$ - $_{\text{CH}_2\text{CH}}$ (CH₃) - CH₂ - $_{\text{CH}_2}$

などで例示される炭素数1~10の二価炭化水素基、nは 1、2または3であるものである。

【0011】このアミノ官能性アルコキシシランとして は下記のものが例示される。

50 (CH30) 3Si-CH2-NH2,

【化8】

(4) 5 (CH30) 3Si-(CH2) 3-NH2. * (CH3CH2CH2O)3-Si-(CH2)6-NH2 . $(CH_3O)_3Si-(CH_2)_6-NH_2$ $(CH_3CH_2CH_2CH_2O)_3-Si-CH_2-NH_2$ $(CH_30) 3Si - (CH_2)_{10} - NH_2$. $(CH_3CH_2CH_2CH_2O)_3-Si-(CH_2)_6-NH_2$ (CH3CH2O) 3-Si-CH2-NH2 、 [0012] $(CH_3CH_2O)_3-Si-(CH_2)_3-NH_2$ 【化9】 (CH3CH2CH2O) 3-Si-CH2-NH2. CH₃ (CH₃ 0)₃Si-CH₂ CHCH₂ -NH₂ ÇH₈ $(CH_3 O)_2 \dot{S} i - (CH_2)_3 - NH_2$ $(CH_3 CH_2 O)_2 Si - (CH_2)_3 - NH_2$ $(CH_3 O)_3Si \longrightarrow NH_2$, (CH₃ O)₃Si-CH₂ CH₂ CH₃ NH₃ しかし、これらの中では実用的には下記のものが好まし ※【0013】また、ここに使用されるモノカルボニル化 いものとされる。 合物は一般式(2) $(CH_3O)_3-Si-(CH_2)_3-NH_2$ 【化10】 $(CH_3CH_2O)_3-Si-(CH_2)_3-NH_2$ で示されるもので、この R^3 、 R^4 はメチル基、エチル基、

で示されるもので、このR³、R⁴はメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、オクチル基などのアルキル基、フェニル基、トリル基などのアリール基などの炭素数 1~10の一価炭化水素基、または水素原子であるが、R³、R⁴が連がって環状となっているときには炭素数 5~10の二価飽和炭化水素基でこのR³、R⁴は同時に水素原子とは 40ならないものであるが、これについては下記のものが例示される。

[0014] 【化11】

$$CH_3 - (CH_2)_5 - C = 0$$

$$\bigcirc -C = O$$

$$CH_3$$
 $CH_2 - C = 0$

CH₂ CH₂ CH₃ CH₃ CH₄ CH₅

【化12】

$$\left(\bigcirc\right)$$
 $=$ $C = 0$

$$\bigcirc = 0$$

$$\langle O \rangle = O$$

$$-\langle O \rangle = 0$$

40 【0015】しかし、これらの中では疎水性の高いもの が好ましいことから、これは 【化13】

CH₂ CH₂ CH₃ CH₃ CH₃

で示されるものとすることがよい。

【0016】本発明によるアミノ官能性アルコキシシランとモノカルボニル化合物との反応はモノカルボニル化合物中に加熱下でアミノ官能性アルコキシシランを導入し、その導入中に生成した水をモノカルボニル化合物と共に共沸留去することを特徴とするものであるが、この際のアミノ官能性アルコキシシランとモノカルボニル化合物との反応モル比は、アミノ官能性アルコキシシラン1モルに対してモノカルボニル化合物を1.5モル未満とすると活性アミノ基が残存し、有機樹脂に添加したときに増粘などの経時変化を起すので、これは1.5モル以上すると製造時のポットイールドが低くなりすぎて、高コストとなるので、これは1.5~10モルとすることがよく、特には3.0~10モルの範囲とすることがよい。

【0017】また、このアミノ官能性アルコキシシランの導入温度(反応温度)はモノカルボニル化合物と水との共沸温度付近からモノカルボニル化合物の選流温度付近までとすることがよく、アミノ官能性アルコキシシランはこの温度範囲で導入することが必要とされる。例えば、モノカルボニル化合物をメチルイソブチルケトンとは、これをアミノ官能性アルコキシシランと反応させる場合には、メチルイソブチルケトンと水との共沸温度が80℃程度となり、このメチルイソブチルケトンの選流温度が130℃であることから、アミノ官能性アルコキシシランの導入温度は80~130℃とすればよい。

【0018】この反応のためのアミノ官能性アルコキシシランの導入方法は任意とされるが、これをモノカルボニル化合物と速やかに反応させるためにはこれを液中に導入することがよい。また、この導入時間も任意とされるが、これは30分~20時間程度とすることがよい。ま

た、この反応は湿気があると反応生成物が加水分解して しまうために、これは窒素、アルゴンなどの不活性ガス 下で行なう必要があるし、モノカルボニル化合物中の水 分もできるかぎり少なくすることが好ましい。

10

【0019】また、この反応時、これに反応溶媒を使用することは任意であり、この反応はトルエン、キシレン、ペンゼン、ヘキサン、エチレンクロライド、クロロホルム、トリクロロエチレン、シクロヘキサンなどの活性水素を含まない有機溶媒の存在下で行なってもよいが、これは低極性であるために反応速度を低下させ、最終的には反応が完結せず、活性アミノ基が残存するおそれがあるので、この有機溶媒はできれば使用しないほうがよい。

【0020】本発明によるケチミン構造含有有機けい素 化合物の製造は前記したように、モノカルボニル化合物 に加熱下でアミノ官能性アルコキシシランを導入して反 応させ、この導入中から生成した水をモノカルボニル化 合物と共に共沸留去するものであるが、このアミノ官能 性アルコキシシランの導入終了後も、系内の水分留去の ためにはモノカルボニル化合物との共沸留去とすること がよい。この留出温度はモノカルボニル化合物の還流温 度まで上昇させ、還流温度になってから30分~2時間程 度留出を続けるか、あるいはアミノ官能性アルコキシシ ラン導入終了直後に減圧濃縮による系内から未反応モノ カルボニル化合物を留去することが好ましい。なお、還 流温度になってから30分~2時間程度留去を続けると、 系内に水分がなくなるために、これは安定で加水分解縮 合の進行は生じにくいが、未反応モノカルボニル化合物 はできるだけ速く系内から留去することがよい。

【0021】本発明によると目的とするケチミン構造含 有有機けい素化合物はアルコキシ基の加水分解縮合で生 成するアルコキシシランオリゴマーとの混合物として得 られるが、本発明によればオリゴマー量が従来の製造方 法に比較して少なくなり、また残存アミノ基量も少なく なり、従来の製造方法を用いた場合よりも樹脂の保存安 定性が良好となるため、このものはそのまま樹脂に添加 することができるし、このものを高純度で得るためには このケチミン構造含有有機けい素化合物を蒸留単離する こともできる。つまり、本発明の製造方法に得られるケ チミン構造含有有機けい素化合物がモノマー含有量が20 %以上であり、残存NH量による反応率も95%以上であ るのに対し、従来技術で得られる化合物はモノマー含有 量が5%以下で、残存NH量による反応率が80%以下で ある。また従来技術では本化合物を蒸留単離できないけ れども、本発明で得られる本化合物は約20%単離するこ とができ、これは単離せずにそのまま樹脂に添加しても オリゴマーが少なく、残存NH量も少ないので保存安定 性が良好なものとなる。

【0022】なお、このようにして得られるケチミン構 50 造含有有機けい素化合物としては下記のものが例示され

12

る。

$$CH_3$$

 $(CH_3 CH_2 O)_3Si - (CH_2)_3 - N = C - CH_2 CHCH_3$
 CH_3

$$CH_{3}$$
(CH₃ O)₃Si- $(CH_{2})_{8}$ N=C-CH₂ CH₂ CH₃

$$(CH_3 O)_3Si-(CH_2)_3-N=C-CHCH_3$$
 CH_3

$$CH_3$$
(CH₃ O)₃S i $-(CH_2)_3$ N=C-CH₂ CH₂ CH₃ CH₃

$$CH_2 CH_3$$

(CH₃ O)₃S i $-(CH_2)_3$ -N=CCH₂ CH₂ CH₃

$$CH_2 CH_2 CH_3$$

(CH₃ O)₃Si-(CH₂)₃N=CCH₂ CH₂ CH₃

CH₃

$$CHCH8$$

$$CHCH8$$

$$(CH8 O)8Si-(CH2)8-N=C-CHCH8$$

$$CH8$$

【化15】

$$(CH_{3} O)_{3}S i - (CH_{2})_{3}N = \bigcirc$$

【化16】

(8)

14

$$(CH_3 O)_3Si-(CH_3)_3-N=$$

$$(CH_3 \ O)_3 S \ i - (CH_2)_3 N = \bigcirc$$

$$(CH_3 O)_8Si-(CH_2)_3-N=$$

$$(CH_3 O)_3Si-(CH_2)_3-N=CH-\bigcirc$$

15 $(CH_8 O)_3 S i - (CH_{2})_3 - N = CH - (CH_{2})_4 - CH_3$

16

 $(CH_8 O)_3 S i - (CH_2)_3 - N = CH - (CH_2)_5 - CH_8$

$$(CH_3 O)_3SiCH_2 CH_2 \longrightarrow CH_3$$
 $CH_2 N = CCH_2 CHCH_3$
 CH_3

$$CH_3$$

 $(CH_3 O)_2Si - (CH_2)_3 - N = C - CH_2 CHCH_3$
 CH_3
 CH_3

[0023]

【実施例】つぎに本発明の実施例、比較例をあげる。 実施例1

室素ガス導入管、温度計、エステルアダプター、ジムロ ート型コンデンサーおよび滴下漏斗を備えた1リットル のセパラブルフラスコに、メチルイソブチルケトン500g (5.0 モル)を仕込み、窒素ガス気流下に 100℃でァー アミノプロピルトリメトキシシラン179.0g(1.0 モル) をゆっくり滴下した。

【0024】この滴下には1時間が要したが、滴下開始 30分後からメチルイソプチルケトンと生成した水との選 流による共沸留去を開始したところ、アーアミノプロピ

あり、その後もさらに内温 130℃となるまで加熱して加 熱留去を続けたところ、最終的に留出量は330gとなった 40 ので、その後ただちに減圧下で残存する未反応のメチル イソプチルケトンを80℃で留去したところ、黄色透明な 液体が得られ、このものは25℃における粘度が11.6cS で、比重 0.973、屈折率1.4472という物性を示した。 【0025】ついで、このものについて赤外線吸収スペ クトル分析を行なったところ、C=N結合(1,656cm⁻¹) 、Si-OCH3 結合(2,870、1,190、1,088cm-1)の存在が 確認されたが、N-Hの吸収は認められず、またこれに CH3MgIを添加し、発生する CH4ガスをガスピューレット を用いて捕捉し、定量してその活性水素量を測定したと ルトリメトキシシランの滴下終了までの留去量は80g で 50 ころ、2.15cc/gであり、反応率が0%のときの活性水素 17

弘が 125cc/gであることから、この反応率は98.6%であることが確認され、これについてはガスクロマトグラフ分析により、モノマー含有量が25.6%であることも確認された。

18

*【0026】なお、このものについてはその ${}^{1}H$ - 核磁 気共鳴スペクトル分析を行なったところ、これは式 【化17】

で示される化合物およびその加水分解物であり、その平 10※重 0.960、屈折率1.4445の淡黄色透明液体が得られた 均重合度が 2.5であることが確認された。 が、このものについて実施例1と同様に分析したとこ

【0027】実施例2

実施例 1 における γ - アミノプロピルトリメトキシシランの代わりに γ - アミノプロピルトリエトキシシラン22 1.0g (1.0 モル)を用いたほか、他の条件は実施例 1 と同様にして同様の実験を行ったところ、粘度 8.7cS、比※

(里 0.960、屈折率1.4445の後寅色透明液体が得られたが、このものについて実施例1と同様に分析したところ、これは反応率が96.8%でモノマー含有量は31.5%であり、これについて「H-核磁気共鳴スペクトル分析した結果、これは式

【化18】

で表わされる化合物およびその加水分解物であり、その 平均重合度が 2.0であることが確認された。さらに、こ のものを蒸留単離したところ、ガスクロマトグラフィに よる純度が95.7%で 48.3gの淡黄色透明な液体が得ら れ、本化合物の収率は18.5%であった。

【0028】実施例3~7

実施例1におけるメチルイソプチルケトンの代わりに表★

★1に示したモノカルボニル化合物を使用し、このものと水との還流による共沸温度において実施例1と同様に処理したところ、この反応温度、反応率、得られたケチミン構造含有有機けい素化合物のモノマー含有量、平均重合度について表1に併記したとおりの結果が得られた。

【表1】

[0029]

実施例	モノカルポニル化合物	反応温度	反 応 率 (%)	モノマー 含 有 量 (%)	平均重合度
3	2-メチルシクロヘキサノン	150~ 180℃	95.7	21.5	2. 7
4	ジイソプロピルケトン	100~ 140℃	97.8	27. 5	2. 3
5	2 - ヘプタノン	140~ 170℃	97.1	28. 1	2. 2
6	3 - ヘプタノン	140∼ 170°C	96. 5	23. 5	2. 7
7	4 - ヘプタノン	135~ 165℃	98. 1	26.6	2. 5

【0030】実施例8~10

実施例1におけるァーアミノプロピルトリメトキシシランに代えて表2に示したアミノ官能性アルコキシシランを使用したほかは実施例1と同様に処理したところ、この反応率および得られたケチミン構造含有有機けい素化

合物のモノマー含有量について表 2 に併記したとおりの 結果が得られた。

[0031]

【表2】

19

20

実施例	アミノ官能性アルコキシシラン	反応率 (%)	モノマー 含 (名)
8	10-アミノデシルトリメトキシシラン	98. 7	20. 1
9	γ-アミノプロビルメチルジメトキシシラン	98. 5	28. 5
10	アーアミノプロビルメチルジエトキシシラン	97.3	25. 1

【0032】比較例1

実施例1においてァーアミノプロピルトリメトキシシランをメチルイソプチルケトンと共に仕込み、加熱して実施例1と同様に処理し、生成した水をメチルイソプチルケトンと共に共沸留去し、以下も実施例1と同様に処理したところ、25℃における粘度が42.5cS、比重が1.002、屈折率が1.4636である黄色透明液体が得られ、この場合の反応率は96.1%であったが、このもののモノマー含有量は4%程度、平均重合度は6.5であり、さらにこれについて蒸留単離を認めたが目的物は得られず、これについてはアミノ官能性アルコキシシランは加熱下にモ20ノカルボニル化合物に導入する必要のあることが確認された。

【0033】比較例2

実施例2における反応温度を70℃とし、アーアミノプロピルトリメトキシシランの滴下終了後に加熱して生成した水とメチルイソプチルケトンとを共沸留去を開始させたほかは実施例2と同様に処理したところ、この場合は反応率が97.3%であったが、得られたケチミン構造含有有機けい素化合物はモノマー含有量が3%で平均重合度が7.3のもので、目的物は全く得られず、メチルイソブ30チルケトンの留去はアーアミノプロピルトリエトキシシランの滴下中に開始する必要のあることが確認された。

【0034】比較例3

実施例1においてメチルイソプチルケトンの仕込みの際にトルエン300gを添加したほかは実施例1に同様に処理したところ、この場合は反応率が78.5%に低下し、非極性溶媒の添加は反応性を低下させるので、好ましいもの

10 ではないことが確認された。

【0035】比較例4

実施例1と同様な装置に、アーアミノプロピルトリメトキシシラン179g(1.0モル)とベンゼン300gを仕込み、ベンゼン辺流下にメチルイソプチルケトン200g(1.0 モル)を1時間かけて滴下し、生成した水分をベンゼンと共に留去し、滴下終了後も留去を続けて120℃まで2時間撹拌を続けたのち、ベンゼンおよび未反応のメチルイソプチルケトンを減圧下に80℃で留去した。このときの反応率は75.3%であったので、これについてはメチルイソプチルケトン中に加熱下にアーアミノプロピルトリメトキシシランを滴下し、溶媒を使用しないほうが良好な反応率を得ることができることが確認された。

[0036]

【発明の効果】本発明はケチミン構造含有有機けい素化合物の製造方法に関するものであり、これは前記したように一般式(2)で示されるモノカルボニル化合物に80~170℃の加熱下に一般式(1)で示されるアミノ官能性アルコキシシランを導入し、その導入中に生成したモノカルボニル化合物と共に共沸留去することを特徴とするものであるが、これによれば大過剰のモノカルボニル化合物中に加熱下でアミノ官能性アルコキシシランが導入されるので、この反応が速やかに進行し、吸湿性の高いアミノ基が系内に存在しなくなるし、水分が速やかに取り除かれるので水分による加水分解が進行し難く、したがってオリゴマー含有量の少ない、ケチミン構造含有有機けい素化合物を容易にかつ安価に得ることができるという有利性が与えられる。

フロントページの続き

(72)発明者 加藤 隆範

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

(72)発明者 山谷 正明

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内